

令和8年4月1日時点の対象在庫品と含有成分情報

メーカー	品番	包装	カタログ品名	成分名	濃度	構成品名
BCH	Z5030026	250 ASSAY	Hemoglobin Assay Kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	5 %	Calibrator
BCH	Z5030026	250 ASSAY	Hemoglobin Assay Kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	5 %	Reagent
CBL	CBA-222	1 KIT	CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (E. coli, Colorimetric Format)	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	10X Permeabilization Solution
CSR	AAS-AGE-K02	1 KIT	Collagen AGEs Assay Kit, CML-Specific, Glyoxal	ジメチルスルホキシド	10 %	発色液
CSR	AAS-AGE-K03	1 KIT	Collagen AGEs Assay Kit, CMA-Specific, Glyoxal	ジメチルスルホキシド	10 %	発色液
CSR	EVEL01	1 KIT	Gram-positive bacterial EV ELISA Kit	ジメチルスルホキシド	10 %	基質液
CSR	EVEL02	1 KIT	Gram-negative bacterial EV ELISA Kit	ジメチルスルホキシド	10 %	基質液
CSR	EXBMEL	1 KIT	Milk Exosome ELISA Kit	ジメチルスルホキシド	10 %	発色基質溶液
CSR	EXH0102EL	1 KIT	CD9/CD63 Exosome ELISA Kit	ジメチルスルホキシド	10 %	基質液
CSR	SYN02	1 KIT	Amyloid Fluorescent Staining Kit	ジメチルスルホキシド	90 %	アミロイド構造蛍光染色液
ENZ	ENZ-60004-0001	1 PACK	LEADING LIGHT® Wnt Cell Line Assay Reagents	塩化リチウム	8.5 %	2M Lithium Chloride (LiCl)
IMD	KR6936	96 TEST	S100A8/S100A9 (Calprotectin) ELISA	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	Detection antibody concentrate(AB)
IMD	KR6936	96 TEST	S100A8/S100A9 (Calprotectin) ELISA	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	ELISA wash buffer concentrate 10x (WASHBUF)
NOG	18100	1 KIT	Urine DNA Isolation Kit	塩酸グアニジン	80 %	Solution WN
NOG	25800	1 KIT	Plant/Fungi Total RNA Purification Kit	塩酸グアニジン	80 %	Lysis Buffer C
NOG	46800	50 PREP.	Phage DNA Isolation Kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	7 %	Lysis Buffer B
NOG	46800	50 PREP.	Phage DNA Isolation Kit	塩酸グアニジン	80 %	Lysis Buffer B
NOG	RU45400	50 PREP.	Saliva DNA Isolation Kit	塩酸グアニジン	80 %	Binding Buffer B
PGI	ATAK-20	20 RXN	HA-Trap Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	ATAK-20	20 RXN	HA-Trap Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	ATAK-20	20 RXN	HA-Trap Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA Buffer
PGI	ATMAK-20	20 RXN	HA-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	ATMAK-20	20 RXN	HA-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	ATMAK-20	20 RXN	HA-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA Buffer
PGI	ETAK-20	20 RXN	Spot-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	ETAK-20	20 RXN	Spot-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	Wash buffer
PGI	ETAK-20	20 RXN	Spot-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	ETDK-20	20 RXN	Spot-Trap® Magnetic Particles M-270 Kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.25 %	Wash buffer
PGI	ETDK-20	20 RXN	Spot-Trap® Magnetic Particles M-270 Kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis buffer
PGI	ETDK-20	20 RXN	Spot-Trap® Magnetic Particles M-270 Kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	ETMAK-20	20 RXN	Spot-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	ETMAK-20	20 RXN	Spot-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	Wash buffer
PGI	ETMAK-20	20 RXN	Spot-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	FFAK-20	20 RXN	DYKDDDDK Fab-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.25 %	Wash buffer
PGI	FFAK-20	20 RXN	DYKDDDDK Fab-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis buffer
PGI	FFAK-20	20 RXN	DYKDDDDK Fab-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	GTAK-20	20 RXN	GFP-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	GTAK-20	20 RXN	GFP-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	GTAK-20	20 RXN	GFP-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	GTDK-20	20 RXN	GFP-Trap® Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.25 %	Wash buffer
PGI	GTDK-20	20 RXN	GFP-Trap® Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis buffer
PGI	GTDK-20	20 RXN	GFP-Trap® Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	GTMAK-20	20 RXN	GFP-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	GTMAK-20	20 RXN	GFP-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	GTMAK-20	20 RXN	GFP-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer

令和8年4月1日時点の対象在庫品と含有成分情報

メーカー	品番	包装	カタログ品名	成分名	濃度	構成品名
PGI	NTAK-20	20 RXN	mNeonGreen-Trap Agarose beads, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	NTAK-20	20 RXN	mNeonGreen-Trap Agarose beads, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	NTAK-20	20 RXN	mNeonGreen-Trap Agarose beads, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	NTMAK-20	20 RXN	mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	NTMAK-20	20 RXN	mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	NTMAK-20	20 RXN	mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	OTAK-20	20 RXN	Halo-Trap Agarose beads, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	OTAK-20	20 RXN	Halo-Trap Agarose beads, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	OTAK-20	20 RXN	Halo-Trap Agarose beads, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	OTDK-20	20 RXN	Halo-Trap Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash buffer
PGI	OTDK-20	20 RXN	Halo-Trap Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis buffer
PGI	OTDK-20	20 RXN	Halo-Trap Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	OTMAK-20	20 RXN	Halo-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	OTMAK-20	20 RXN	Halo-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	OTMAK-20	20 RXN	Halo-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	RTAK-20	20 RXN	RFP-Trap Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	RTAK-20	20 RXN	RFP-Trap Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	RTAK-20	20 RXN	RFP-Trap Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	RTDK-20	20 RXN	RFP-Trap® Magnetic Particles M-270 Kit (20 reactions)	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash buffer
PGI	RTDK-20	20 RXN	RFP-Trap® Magnetic Particles M-270 Kit (20 reactions)	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis buffer
PGI	RTDK-20	20 RXN	RFP-Trap® Magnetic Particles M-270 Kit (20 reactions)	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	RTMAK-20	20 RXN	RFP-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	RTMAK-20	20 RXN	RFP-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.2 %	Wash Buffer
PGI	RTMAK-20	20 RXN	RFP-Trap Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	UTAK-20	20 RXN	Ubiquitin-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	UTAK-20	20 RXN	Ubiquitin-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	UTAK-20	20 RXN	Ubiquitin-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	UTMAK-20	20 RXN	Ubiquitin-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	UTMAK-20	20 RXN	Ubiquitin-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	UTMAK-20	20 RXN	Ubiquitin-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	V5TAK-20	20 RXN	V5-Trap™ Agarose Kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	V5TAK-20	20 RXN	V5-Trap™ Agarose Kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	V5TAK-20	20 RXN	V5-Trap™ Agarose Kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	V5TDK-20	20 RXN	V5-Trap® Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash buffer
PGI	V5TDK-20	20 RXN	V5-Trap® Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis buffer
PGI	V5TDK-20	20 RXN	V5-Trap® Magnetic Particles M-270, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	V5TMAK-20	20 RXN	V5-Trap™ Magnetic Agarose Kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	V5TMAK-20	20 RXN	V5-Trap™ Magnetic Agarose Kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.2 %	Wash Buffer
PGI	V5TMAK-20	20 RXN	V5-Trap™ Magnetic Agarose Kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	YTAK-20	20 RXN	Myc-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	YTAK-20	20 RXN	Myc-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	YTAK-20	20 RXN	Myc-Trap® Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer
PGI	YTMAK-20	20 RXN	Myc-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.5 %	Lysis Buffer
PGI	YTMAK-20	20 RXN	Myc-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	0.25 %	Wash Buffer
PGI	YTMAK-20	20 RXN	Myc-Trap® Magnetic Agarose, kit	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	1 %	RIPA buffer

令和8年4月1日時点の対象在庫品と含有成分情報

メーカー	品番	包装	カタログ品名	成分名	濃度	構成品名
PMC	AK47	1 KIT	Gelatin-zymography Kit (Cosmo Bio type)	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	10 %	酵素反応用バッファー (10倍濃縮)
PMC	AK47	1 KIT	Gelatin-zymography Kit (Cosmo Bio type)	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	20 %	洗浄液 (10倍濃縮)
PMC	AK83	1 KIT	FITC-labeled Gelatin-zymography Kit (Cosmo Bio type)	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	10 %	酵素反応用バッファー (10倍濃縮)
PMC	AK83	1 KIT	FITC-labeled Gelatin-zymography Kit (Cosmo Bio type)	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	20 %	洗浄液 (10倍濃縮)
PMC	AST01C	1 VIAL	Astrocyte	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Astrocyte
PMC	AST02C	1 VIAL	Astrocyte	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Astrocyte
PMC	AZACB	1 VIAL	Breast Tumor Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Breast Tumor Cell
PMC	AZACF	1 VIAL	Fibrosarcome	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Fibrosarcome
PMC	AZACH	1 VIAL	Hepatoma Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Hepatoma Cell
PMC	AZACL1	1 VIAL	Lung Carcinoma Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Lung Carcinoma Cell
PMC	AZACL2	1 VIAL	Lung Carcinoma Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Lung Carcinoma Cell
PMC	AZACU	1 VIAL	Urothelial Carcinoma Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Urothelial Carcinoma Cell
PMC	AZARH	1 VIAL	Hepatoma Cell, Aflatoxin B1-induced	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Hepatoma Cell, Aflatoxin B1-induced
PMC	AZARN	1 VIAL	Nephroblastoma Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Nephroblastoma Cell
PMC	AZASN	1 VIAL	Nephroblastoma Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Nephroblastoma Cell
PMC	BAT10C	1 VIAL	Brown Adipocyte	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Brown Adipocyte
PMC	BMDC01C	1 VIAL	Bone Marrow-Derived Dendritic Precursor (BALB/c)	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Bone Marrow-Derived Dendritic Precursor (BALB/c)
PMC	BMDC02C	1 VIAL	Bone Marrow-Derived Dendritic Precursor (C57BL/6N)	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Bone Marrow-Derived Dendritic Precursor (C57BL/6N)
PMC	BMMC	1 VIAL	Bone Marrow Monocyte Precursor Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Bone Marrow Monocyte Precursor Cell
PMC	CHC04C	1 VIAL	Chondrocyte	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Chondrocyte
PMC	CMC12C	1 VIAL	Cardiomyocyte	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Cardiomyocyte
PMC	COS-NMG-6-3C	1 VIAL	6-3 Microglia Cell Clone	ジメチルスルホキシド	9.6 %	6-3 Microglia Cell Clone
PMC	COS-NMG-RA2C	1 VIAL	RA-2 Microglia Cell Clone	ジメチルスルホキシド	9.6 %	RA-2 Microglia Cell Clone
PMC	COV02C	1 VIAL	ACE2-RFP expressing HEK293 cells	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Astrocyte
PMC	GIST01C	1 VIAL	GIST-T1 Cell Line	ジメチルスルホキシド	9.6 %	GIST-T1 Cell Line
PMC	IGL01C	1 VIAL	iGL cell line for non-profit client	ジメチルスルホキシド	9.6 %	iGL cell line for non-profit client
PMC	MEF-01C	1 VIAL	Mouse Embryonic Fibroblast (MEF)	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Mouse Embryonic Fibroblast (MEF)
PMC	MSA01C	1 VIAL	Adipose Tissue-derived Mesenchymal Stem cells, Rat (ATMSCs)	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Adipose Tissue-derived Mesenchymal Stem cells, Rat (ATMSCs)
PMC	MSCB01C	1 VIAL	Compact Bone-derived Mesenchymal Stem Cells (CBMSCs)	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Compact Bone-derived Mesenchymal Stem Cells (CBMSCs)
PMC	MYB12C	1 VIAL	Mouse Skeletal Myoblast	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Mouse Skeletal Myoblast
PMC	OBC02C	1 VIAL	Osteoblast from cranial bone	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Osteoblast from cranial bone
PMC	OBC12C	1 VIAL	Osteoblast Cell	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Osteoblast Cell
PMC	OSC12C	2 VIAL	Osteoclast V-2	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Osteoclast V-2
PMC	OSC14C	1 VIAL	Osteoclast V-1	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Osteoclast V-1
PMC	OSC15C	1 VIAL	Human Osteoclasts	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Human Osteoclasts
PMC	REP-HEPG2C	1 VIAL	Rep-HepG2 cells	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Rep-HepG2 cells
PMC	RNSCL-C	1 VIAL	Neuronal stem cell line 1464R	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Neuronal stem cell line
PMC	SAC01C	1 VIAL	Subcutaneous White Adipocyte	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Subcutaneous White Adipocyte
PMC	SWN-IFRS1C	1 VIAL	Schwann Cell Line (IFRS1)	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Schwann Cell Line (IFRS1)
PMC	SWN-IMS32C	1 VIAL	Schwann Cell Line (IMS32)	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Schwann Cell Line (IMS32)
PMC	VAC01C	1 VIAL	Visceral Adipocyte V-1	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Visceral Adipocyte V-1
PMC	VACH1C	1 VIAL	Visceral Adipocyte H-1	ジメチルスルホキシド	9.6 %	Visceral Adipocyte H-1
PSI	21539-100	100 G	Poly(tetrafluoroethylene) (Teflon™ 30B) 60 wt % Dispersion	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル	9 %	Poly(tetrafluoroethylene) (Teflon™ 30B)
PSI	21539-100	100 G	Poly(tetrafluoroethylene) (Teflon™ 30B) 60 wt % Dispersion	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	9 %	Poly(tetrafluoroethylene) (Teflon™ 30B)
SCB	SC-24948	50 ML	RIPA Lysis Buffer System	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	1 %	VIAL 1: 1X lysis buffer

令和8年4月1日時点の対象在庫品と含有成分情報

メーカー	品番	包装	カタログ品名	成分名	濃度	構成品名
SCB	SC-24948A	500 ML	RIPA Lysis Buffer System	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル	1 %	VIAL 1: 1X lysis buffer
SCY	AMY-1	1 KIT	Amyloid Stain Kit (Congo Red)	コンゴレッド	0.5 %	Congo Red Solution